

Title	大阪大学低温センターだより No.23 表紙
Author(s)	
Citation	大阪大学低温センターだより. 1978, 23
Version Type	VoR
URL	<a href="https://hdl.handle.net/11094/21175">https://hdl.handle.net/11094/21175</a>
rights	
Note	

*Osaka University Knowledge Archive : OUKA*

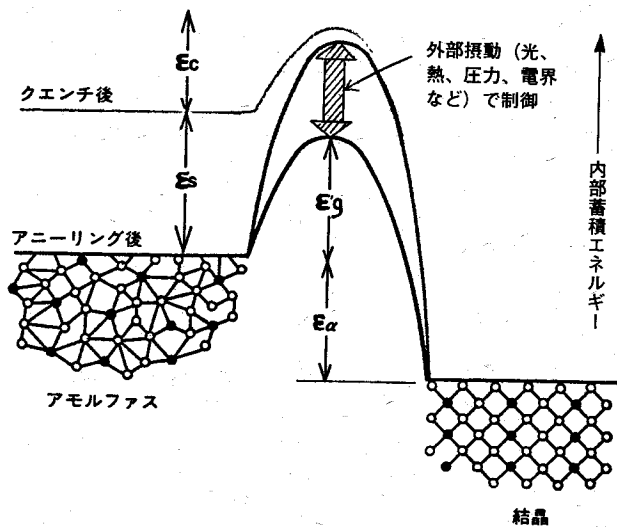
<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

# 大阪大学

## 低温センターだより

No. 23



1978年7月

# 目 次

## 研究ノート

細胞の保存	岡田善雄	1
アモルファス半導体	浜川圭弘	2
ヘリウム急冷法と水素急冷法	山川浩二	6

表紙：可逆的相転移による物性制御

(詳細は本文2頁)